

- ・当社は、以下の取組を行います。
  - ①SiC、GaNといった化合物半導体をはじめとする脱炭素化製品の開発
  - ②これらの製品を製造するプロセスの省エネ化技術の開発
  - ③当社で培った脱炭素化に貢献する技術を国内外のグループ会社の工場へ展開
- ・これにより、生産活動全体でのCO2排出量を削減し、炭素生産性の向上を図ります。

## <事業適応計画の概要>

### 1. 事業適応計画の実施期間

2021年12月～2024年3月

### 2. 生産性向上目標

炭素生産性を18.3%向上させる。

### 3. 前向きな取組の内容

パワーデバイス生産ラインを設置・生産装置付帯設備の更新・省エネ性能の高い生産装置の更新などの取組により、当社全体の炭素生産性を18.3%向上することを目標とする。

### 4. 支援措置

税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

## <取組の内容のイメージ>

### 当社の脱炭素化デザインイメージ

